

掲示板

皆さんの頁です。研究助成金・補助金・賞などの候補者公募、不用品の贈呈・交換・求文献などにご利用下さい。

この欄への掲載については、日本化学会ホームページ www.chemistry.or.jp/journal/kakou-1/keijiban.html をご参照下さい。

なお、内容などが変更となる場合がございますので、最新の情報は掲載元の HP などをご確認ください。

〔公益財団法人光科学技術研究振興財団〕第9回晝馬輝夫光科学賞・令和8年度研究助成の募集

〔晝馬輝夫光科学賞〕対象者：日本の光科学の基礎研究や光科学技術の発展に貢献する研究において、独自に独創的な研究業績を挙げた研究者個人。応募締切時点で50歳未満の方とし、学識経験者の推薦書によるものとする（自薦は不可）（外国籍の場合は、日本の大学等公的機関に5年以上在籍し、その間に対象となる研究成果の中核を形成された方）。賞状楯・賞牌・副賞：500万円、応募締切：2026年6月30日（火）必着。〔研究に対する助成〕対象課題：第1課題：光科学の未知領域の研究一とくに光の本質について一、第2課題：光科学技術による生命科学分野の先端研究、助成金：25件程度、助成総額5,000万円（1件あたり100～200万円程度）、応募締切：2026年7月15日（水）必着。連絡先：430-0926 浜松市中央区砂山町325-6 日本生命浜松駅前ビル4階 公益財

団法人光科学技術研究振興財団 電話 (053) 454-0598 FAX (053) 454-1929 E-mail: info@refost-cs.or.jp, <https://www.refost-hq.jp>

〔キヤノン財団〕2026年公募のご案内

キヤノン財団が2026年に募集します2つの「研究助成プログラム」のご案内をいたします。以下の募集概要を貴学会内・貴センター内のHPや会誌などへの掲載、メール、リストへの配信などご対応いただければ幸いです。募集期間：2026年5月7日（木）～6月30日（火）15時 ※各助成プログラムの応募の手順・選考方法等、詳細につきましては下記キヤノン財団HPをご参照下さい。尚、公募説明の動画を4月1日（水）から公開中です。HP：<https://jp.foundation.canon/index.html> 問合せ：本件に関するご質問は上記キヤノン財団HPの「お問い合わせ」よりお送り下さい（今年からお問い合わせ先リンクが変更にな

っておりますので、必ず上記HPの「お問い合わせ」より送付をお願いいたします。

IUPAC_IYCAJ 賞候補者募集

日本化学会 IUPAC 賛助会員委員会では、IUPACの活動を通じて、化学の未来を構想し、国際社会が直面する地球規模の課題を化学の視点から捉え、積極的に提言・発信することができる次世代のリーダーを育成・支援する「IUPAC 賛助会員委員会 International Young Chemist Award in Japan (IUPAC_IYCAJ 賞)」を設けており、2026年の受賞候補者を募集いたします。対象者には諸条件が有り、応募方法などについてはHP (<https://www.chemistry.or.jp/activity/international/iycanj2026.html>) よりご確認ください。皆様からの奮ってのご応募、ご推薦を心よりお待ちしております。受付締切：2026年6月30日（火）まで。授与内容：賞状のほか副賞として旅費支援金10万円（IUPAC GA（総会）参加者に限る）を支給。問合せ先：日本化学会事務局 IUPAC 賛助会員委員会 担当 E-mail: iupac-ca@chemistry.or.jp

日本石鹸洗剤工業会 2027年度油脂、及び石けん・洗剤の原料に関する新規用途開発研究助成の募集

日本石鹸洗剤工業会では2027年度油脂および石けん・洗剤の原料に関する新規用途開発研究助成の募集をします。詳細は下記HP参照。助成額：1件100万円で2件上限。対象研究：油脂製品および油脂を原料とする製品（脂肪酸・グリセリン・アルコール・アミン等）の新規用途開

発研究、油脂製造プロセスにおける脱炭素・循環型経済実現などに寄与する研究、藻類等新たな原料油脂の研究など、石けん・洗剤のサプライチェーン上にある研究。対象者：国内の大学、高専、公的研究機関に所属する研究者。応募方法：応募用紙は当工業会HPで6月半ばよりダウンロード可。必要事項を記載の上、2026年8月31日（月）までに事務局までE-mail送信。選考方法：選考は日本油化学会に委託し当工業会理事会で決定。選考結果は2027年1月末までに通知。連絡先：103-0027 東京都中央区日本橋3-13-11 E-mail: research-grant@jsda.org 日本石鹸洗剤工業会 <https://jsda.org/>

JAXA 2026年度「きぼう」静電浮遊炉利用テーマの募集

宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟にある静電浮遊炉（ELF）を利用して実施する、材料の熱物性値の取得や新材料創成などを目的とした実験を募集中です。無容器状態で3000℃近い高融点材料の熔融、過冷却凝固を行うことができ、非接触計測や高速度撮影が可能です。本募集は、2028年度頃の宇宙実験実施を想定し、科学的成果創出を目的とする実験に機会を提供する制度で、成果の公開が原則です。対象は大学、公的研究機関、民間企業等。連絡先を含む募集の詳細は末尾のHPをご覧ください。応募締切：2026年6月18日（木）12時（必着）。募集担当：（一財）日本宇宙フォーラム テーマ募集係。 <https://humans-in-space.jaxa.jp/kibouser/subject/invitation/elt/74437.html>

“掲示板”欄への掲載申込について

①掲載対象

- ① “掲示板”欄への掲載申込みは、本会会員を対象とした化学に関連する内容に限ります。
- ② 掲載する内容は、研究助成金・補助金・賞などの候補者公募、求文献、不用品の贈呈・交換などです。
- ③ 同一原稿の掲載は1回に限ります。
- ④ 講演会などの行事の開催案内は掲載できません。本会の共催・協賛・後援を得て、“講演会・講習会”欄にご投稿下さい。

②字数制限と掲載例

- ① 原稿は600字以内で作成して下さい（英文は和文の0.55字で換算）。この文字数を超える原稿は、内容を省略し、題名、申込先のみを掲載します。
- ② 掲載例として本会ホームページに最新号のPDF版を公開しております。
<https://www.chemistry.or.jp/journal/chemical-industry> より「化学と工業」の関連リンク「最新の掲示板」をご覧ください。

③原稿締切日と掲載月

- ① 原稿締切日は、毎月25日です。前月26日から当月25日までの投稿原稿は自動的に翌々月号に掲載となります。
- ② 通知された掲載月以外に掲載希望の場合は専用投稿フォーマットの“連絡事項”欄に明記して下さい。

④原稿作成と投稿方法

- ① 原稿は専用投稿フォーマットを使用して下さい。

②専用フォーマット使用方法

- A) 数字、英文字は半角で入力して下さい。
- B) 機種に依存する文字の注意；機種に依存したり、インターネットでの転送を保証されていないため使用できない文字がありますのでご注意ください。

【使用できない文字例】

- ・半角カナ；ｱｶﾀﾝ, 記号（約物）；.。〔（./ 等
 - ・ローマ数字；ⅠⅡⅢⅣ, 丸数字；①②③④
- C) テキスト上で表現できない文字（外字、作字）については使用を避け

て下さい。なお、人名・地名等の固有名詞で止むを得ない場合は●で代用し、投稿フォーマットの“連絡事項”に●印の指示を記入して下さい。

- D) 文書中で書式指定（上付き、下付き、イタリック体）を希望の場合は、タグ付け（HTML形式）をして下さい。

【見本】・上付； P^{2+} → $P ^{2 +}$

・下付； CO_2 → $CO ₂$

・イタリック；*italic* → $<I> italic </I>$

- ③ 原稿の作成が終わりましたら、画面下の送信内容確認ボタンをクリックし、送信内容をご確認下さい。内容確認後送信ボタンをクリックすると投稿が完了します。投稿後、原稿の校正はできませんのでご注意ください。
- ④ 投稿が完了しましたら、受理通知メールが発信人宛に返信されます。受理通知メールにて、受付番号、掲載予定号、投稿内容が確認できます。受理通知メールが届かない場合は、正常に原稿が受理されていないおそれがありますので、必ず受理通知メールをご確認下さい。
- ⑤ 投稿された原稿は、編集部により所定の様式に整理して掲載いたします。

⑤送信後に大幅な訂正が生じた場合

- ① 原稿締切日（当月25日）まで；投稿フォーマットの“連絡事項”欄に先に投稿した際の受理通知メールに記載の受付番号、受理通知メール受信日と原稿差替えの旨を記入し再投稿して下さい。その際、E-mailにて三美印刷宛その旨をご通知下さい。
- ② 原稿締切日以降は原則として訂正はできません。

⑥問合せ

【投稿に関する問合せ】

日本化学会学術情報部「化学と工業」誌事務局
E-mail: kakoshi@chemistry.or.jp

【修正に関する問合せ】

三美印刷「化学と工業」誌編集部
電話 (03) 6807-8212 E-mail: kakou-shi@sanbi.co.jp